

Einladung

Die wissenschaftliche Aussprache (öffentlicher Teil) im

**Promotionsverfahren von
Herrn M. Sc. Konrad Jaekel**

findet

**am Freitag, dem 6. November 2026,
um 08:00 Uhr
im Raum Z 4005 (Zusebau)**

statt.

Herr Jaekel hat eine Dissertation zum Thema

**Influence of Micro- and Nanostructured Silicon Topographies
on Reaction Dynamics and Adhesion in Al/Ni Reactive Multilayers
for Solder-Reduced Bonding**

vorgelegt.

Die Gutachten dazu erstatteten:

Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jens Müller, Betreuer

Technische Universität Ilmenau

Herr Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Jean Pierre Bergmann

Technische Universität Ilmenau

Frau Univ.-Prof. Dr. habil. Isabella Gallino

Technische Universität Berlin

Der Promotionskommission gehören an:

Herr Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. Andreas Bund, Vorsitz

die genannten Damen und Herren Gutachter,

Herr Univ.-Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. Peter Schaaf

Frau Dr.-Ing. Heike Bartsch

Die Dissertation liegt zur öffentlichen Einsichtnahme im Dekanatssekretariat (Kirchhoffbau, Raum 2085) aus.

gez.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dirk Westermann

Dekan